



2018年11月1日

株式会社ニューフレアテクノロジーと株式会社エピクエストとの
業務提携契約締結に関するお知らせ

このたび、株式会社ニューフレアテクノロジー（以下、「ニューフレアテクノロジー」といいます。）と株式会社エピクエスト（以下、「エピクエスト」といいます。）は、エピタキシャル成長装置分野における開発、設計、製造等に関する業務提携契約を締結しましたので、お知らせいたします。

記

1. 業務提携の理由

ニューフレアテクノロジーグループは、「最先端の半導体製造装置を通じて、半導体産業と社会、人類の発展に寄与すること」をビジョンとし、半導体製品の製造に用いられる最先端の電子ビームマスク描画装置やマスク検査装置、エピタキシャル成長装置を開発・提供し、半導体産業の発展に貢献しています。

中でもエピタキシャル成長装置は、今後一層の拡大が期待されるパワー半導体市場の成長に欠かせないSiCエピタキシャル成長装置を中心に、幅広く量産化される段階に入っています。さらに中国市場への本格的な進出も進めております。

一方、エピクエストは、「エピタキシャル成長技術をベースに先端技術分野へ貢献」することを経営理念としており、この経営理念のもと、研究用化合物半導体エピタキシャル成長装置を国内の大学や国の研究機関、民間企業の研究所に開発・提供し、先端技術分野に寄与しています。

このような状況下、ニューフレアテクノロジーとエピクエストは、本業務提携により、両社がこれまでに培ったエピタキシャル成長装置分野における開発、設計、製造等の経営のリソースを融合し、既存事業の拡大と新規事業の推進に向けた協業、サービスの拡大等を通じ、両社の企業価値のさらなる向上に取り組んで参ります。

2. 両社の概要

株式会社ニューフレアテクノロジー（2018年11月1日現在）

- (1) 名称 株式会社ニューフレアテクノロジー
- (2) 所在地 神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番1
- (3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 社長 杉本 茂樹
- (4) 事業内容 主な事業は、電子ビームマスク描画装置、エピタキシャル成長装置、マスク検査装置の3製品を中心とした半導体製造装置の開発、製造、販売
- (5) 資本金 64億8,600万円
- (6) 設立年月日 2002年8月1日

株式会社エピクエスト（2018年11月1日現在）

- (1) 名称 株式会社エピクエスト
- (2) 所在地 京都市南区上鳥羽中河原51
- (3) 代表者の役職・氏名 代表取締役 社長 山本 高稔
- (4) 事業内容 主な事業は、MBE装置・MOCVD装置・その他各種CVD装置・酸化装置の開発、製造、販売
- (5) 資本金 4,500万円
- (6) 設立年月日 2000年6月2日

以上